PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-008345

(43) Date of publication of application: 12.01.1999

(51)Int.CI.

H01L 25/04 H01L 25/18

(21)Application number: 09-159389

(71)Applicant: CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing:

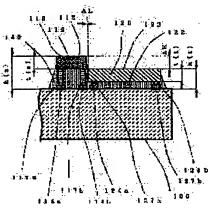
17.06.1997

(72)Inventor: AOKI YOSHITAKA

(54) JUNCTION STRUCTURE FOR MULTI-CHIP MODULE AND ITS MANUFACTURE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To joint a plurality of chips of different planar sizes to a circuit board with only one tool, in a multi-chip module.

SOLUTION: When a small chip 110 and a large chip 120 are jointed to a circuit board 100, the height h(s) of implementation from the implementation surface of the circuit board 100 to an underside 113 of the small chip 110 is different from that h(l) from the implementation surface of the circuit board 100 to an underside 123 of the large chip 120 to form different levels of a junction. A tool used has an identical planar size with the large chip 120 which is the largest. First, the large chip 120 whose mounting level is the lowest is jointed, and the small chip 110 whose mounting level is the highest is jointed last. In this way, the chips 110 and 120 can be jointed to the circuit board with only a single tool and at a



high density with a clearance ΔL of 250 μ m or less. Since the exchange of tools is no longer necessary, the productivity is improved and the bonding device can be make low-cost.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平11-8345

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月12日

(51) Int.CL.

識別記号

FI

HO1L 25/04 25/18

H01L 25/04

Z

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 10 頁)

(21)出願器号

特爾平9-159389

(71) 出題人 000001443

カシオ計算機株式会社

東京都渋谷区本町1丁目6番2号

(22) /出頭日 平成9年(1997)6月17日

(72) 発明者 青水 出陸

東京都南梅市今井3丁目10番地6 カシオ

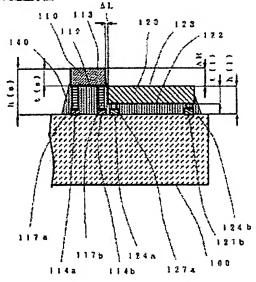
計算機株式会社育梅事業所內

(54) [発明の名称] マルチテップモジュールの接合構造とその製造方法

(57)【要約】

【課題】 マルチチップモジュールにおいて、たったー本のツールで、異なる平面サイズでかつ複数のチップを 回路基板に接合する。

【解決手段】 回路基板 100にチップ小 110及び、 チップ大120を接合する際、回路参板100の実装面からチップ小110の裏面113、チップ大120の裏 面123までのそれぞれの実装高さh(s), h(l)を変えることで接合層階性を得、使用するツール130 の平面サイズを最大にチップであ るチップ大120と同 じにし、一番初めに実装高さを最も低く接合するチップ 大120から接合し、そして最後に実装高さを最も高く すべきチップ小110を接合するようにした。その結 果、回路拳板100にチップ110及びチップ120を たった一本のツール130だけで、間隔4 Lを250μ m以下の高密度に接合することができる。 これにより、 ツール交換がいらないでの生産効率を向上させ且つ、ボ ンディング装置を安価にできる.



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 内部に少なくとも一層の導体層を有し、 第一の面に複数の第一の電極を配置した第一の基板に、 第一の面に複数の第二の電極を配置した複数の第二の基 板を、第一の基板の第一面と第二の基板の第一の面が向 かい合うように配置し接続する際に、前記第一の基板の 前記第-の面から前記第二の基板の前記第二の面までの 高さが、配置する前記第二の基板ことに異なることを特 徴とするマルチチップモジュールの接合構造。

【請求項 2】 前記第一の基板が回路基板であ り、前記 第二の基版が半導体集積回路からなるチップであ り、前 記第二の電極がパンプであ ることを特徴とする詩求項 1 記載のマルチチップモジュールの接合構造。

【請求項 3】 前記第一の基板の前記第一の面から前記 第二の基板の前記第二の面までの高さが10ヶm以上で あ ることを特徴とする請求項 1記載のマルチチップモジ ュールの接合構造。

【請求項 4】 内部に少なくとも一層の導体層を有し、 第一の面に複数の第一の電極を配置した第一の基板に、 第一の面に複数の第二の電極を配置した第二の基板を、 前記第一の基板の前記第一面と前記第二の基板の前記第 - の面が向かい合うように配置し接続する際に、前記第 - の基板の前記第 - の面から前記第二の基板の前記第二 の面までの高さを、配置する前記第二の基板ことに変 え、且つ、平面サイズの異なる前記第二の萎板の中で最 も大きい前記第二の基板の前記平面サイズと同じ前記平 面サイズのツールだけで、前記ツールの交換を行わず接合することを特徴とするマルチチップモジュールの製造

[請求項 5] 複数の前記第二の基板を、前記第一の基 板に配置する際、高さを最も低く接続する前記第二の基 板から配置 し、前記高さを最も高く接続する前記第二の 基板を一番最後に配置する工程と、前記第一の電極が形成された前記第一の基板と前記第二の電極が形成された 前記第二の基板とを前記第一の電極と前記第二の電極と が向き合うように位置合わせする工程と、一本のツール だけで前記第一の電極と前記第二の電極とを熱圧着し、 その後に冷却する工程と、この工程後に前記第一の基板 と前記第二の基板の間に形成される空間に絶縁性樹脂を 注入する工程と、その絶縁性樹脂を硬化させる工程を含 むことを特徴とする請求項 3記載のマルチチップモジュ ールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する利用分野】本発明は、半導体集積回路が らなるチップを回路基板に接続する方法に関し、特にベ アチップのフェースダウン実装方法を用いたマルチチッ **ブモジュールの接合構造とその製造方法に関する。**

[0002]

【従来の技術】ここでは、回路基板に大小2チップを搭

載する例を用いて、従来のマルチチップモジュール(以 下MCMと時ず)の接合構造及びその製造方法を図8か ら図15を用いて説明する。

【0003】図8に、回路基板400上に、半導体集積 回路チップであ るチップ小410とチップ大420が搭 載された従来のM C Mの製造方法を断面図で示た。従来 のM CMにおいて、チップ 4 1 D小とチップ大420と の間隔4 上は約25 ロル・前径で且つ、ほぼ同じ実装高 さ(第一の基板の第一の面から第二の基板の第二の面ま での高さ)h(s)と実装高さh(1)で、それぞれ専 用のツール小412とツール小422を用いて搭載され 接合される。また、回路基板400とチップ小410お よびチップ大420で形成される空間と両チップ周辺は 絶縁性樹脂440が供給され硬化されている。

【DDD4】従来のMCMの接合構造は以下のようにし て作られている。まず、チップ小410の表面417お よびチップ大420の表面427の上にめっき法等の既 存のパンプ形成方法で約25μm前後のAuパンプ43 口が形成されている。更に、両チップを搭載すべき回路 基板400上の所定の場所に、両チップ上に形成された バンブ430と一対になるように複数の基板電極414 及び424(第一の基板電極)が既存の方法で形成され ている。そして、両チップはそれぞれ専用のツール小4 12及びツール大422を用いて、既存の画像認識法を 用いた位置合わせ方法でパンプ430と基板電極414 あ るいは 4 2 4 を合わせ、あ らかじめバンブ4 3 0また は基板電極414、424の表面上に形成されている共 晶はんだ等の低融点金属(図示せず)を挟み、チップ小 410おおびチップ大420のどちらか一方から熱圧着 法により機械的、電気的に接合し、他方も同じようにし て接合していた。接合時のチップ大420、チップ小4 10の温度分布の特性をそれぞれ図9と図10に示し

【0005】また、図11に従来の他のMCMの製造方 法を断面で示した。まず、回路基板400にチップ小4 10又はチップ大420のどちらか一方をツール小41 2を使って所定の箇所に接合後、続いて他方もツール小 412を使って所定の箇所に接合する方法である。従っ て、ツール交換は不要である。両チップはほぼ同じ厚み で、各チップにはほぼ同じ高さの複数のパンプ430 が、所定の場所に具備されている。一方、回路基板40 Oにはほぼ同じ厚さで複数の基板電極 4 1 4 と基板電極 424が、所定の場所に具備されている。従って、両チ ップはほぼ同じ実装高さで、間隔4 にで回路基板400 に搭載されていた。チップ大420を回路基板400に 接合する時の温度分布の特性E(実線)を図12に、チ ップホ410を回路基板400に接合する時の温度分布 の特性Fを図13にそれぞれ示した。

[0006] 更に、図14に従来の更に他のMCMの製 造方法を断面で示した。まず、回路基板400にチップ

小410又はチップ大420のどちらかー方をツール大422を使って所定の箇所に接合後、続いて他方もツール大422を使って所定の箇所に接合する方法である。この方法もツール交換は不要である。この方法での接合構造は、前述した従来の他のMCMの製造方法で説明した構造と同じである。チップハ410を回路参振400に接合する時の温度分布の特性Gを図15に、チップ大420を回路参振400に接合する時の温度分布の特性Hを図15にそれでれ示した。

【〇〇〇7】
【発明が解決しようとする課題】図8に示した従来のMCMの製造方法は、そうする課題】図8に示した従来のME回路基板400に接合する工程において、機械的、電気のに接合を得、且つよりには、各チップナ410と専用が大420を高密度に実験するためには、各チップサール・412及びツール大422を用いて搭載したのシール・412及びツール大422を用いて搭載したのすることが必要不可欠であった。そのため、各チップを搭載し接合する度に各チップ・アールの交換時間を要するのを搭載なかった。従って、ツールの交換時間を要するので、タクトタイムが遅くなり、生産効率を下げ要とので必然的にボンディング装置が高価になってしまう問題があった。

【0008】また、図11に示した従来の他のMCMの 製造方法では、チップ大420を回路基板400に接合 する際、図12の特性Eで明らかなように、チップ大4 20の中心部と周辺とで大きな温度差が生まれ、チップ 大420のソンプ430周辺部が料の融点より低い温度に なる。従って、パンプ430と基板電極424を接合す る事が出来ない技術的な問題があった。 【0009】そこで、図12で示されている点B、点Cを融点以上の温度である点B'、点C'に上げるために、ツール・412の設定温度を上げる手法が考えら成ちではリール・412の設定しても大気に露出しているチップ大420点Bではリール・5420の場合と、は上がったとすると、温度の特性はなりにしたがったとすると、温度の特性はなりなってした420の中央部分が400~ると、その熱によりチップ大420の表面上にに形成されている表子のP1分子(図示せず)が破壊されるか、あるいは、チップ大420の表面上にに形成されている表子のP1分子(図示せず)が改壊されるか、あるいは、チップ大420の表面とにに形成されている表子のP1分子(図示せず)が破壊されるか、あるいは、チップナイクの表面とにに形成されている表子のP1分子(図示せず)にクラックが入る問題があった。

【〇〇11】また、図14に示した更なる従来の他のMの製造方法では、図15及び図15から明らかなように、両チップを回路基板400に安して良好に接合できる事は分かるが、回路基板400にますチップ大420を搭載し接合して、次にチップ小410を搭載し接合するようなダメージを絶対に与えてはならない。でしまりお送り接合する時は、ツール大422及びチップ小410で、図14から明らかなように、チップ大420とチップ小410とのセンターピッチ」をとしっは、ツール大420の一辺の長さを辺長して「とするとしっは、ツール大422

∆L> (Lt!-Lsc) /2(2)

でなければならない。つまり、チップ大420の辺とチップ小410辺の長さの差が500μm以上あ る場合、間隔 Δ しは250μm以上になり、チップ小410とチップ大420を高密度(間隔 Δ し250μmが以下)で 搭載し接合することが技術的に出来ないという問題があった。

【0012】本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、たった1本のツールのみで平面サイズの異なる複数のチップを高密度に搭載し接合する事ができるMCMの接合構造及びその製造方法を提供するものである。

[0013]

「課題を解決するための手段」請求項 1記載の本発明に 係わるMCMの接合構造は、内部に少なくとも一層の導 体層を有し、第一の面に複数の第一の電極を配置した第 一の基板に、第一の面に複数の第二の電極を配置した第 一の基板に、第一の面に複数の第二の電極を配置した第 二の基板を、第一の画をの第二の電極を配置した第 面が向かい合うように配置する際に、第一の基板の第一 の面から第二の基板の第二の面までの高さが、配置する 第二の基板ごとに異なり、第一の基板が回路基板であ り、第二の基板が半導体集積回路からなるチップであ り、第二の電極がパンプであることを特徴とする。 【DO14】請求項 3記載の本発明に係わるMCMの製 造方法は、内部に少なくとも一層の導体層を有し、第一の面に複数の第一の電極を配置した第一の基板に、第一 の面に複数の第二の電極を配置した第二の基板を、第一 の基板の第一面と第二の基板の第一の面が向かい合うように配置する際に、第一の基板の第一の面から第二の基 板の第二の面までの高さを、配置する第二の基板ごとに 変える工程と、平面サイズの異なる第二の基板の中で最 も大きい第二の基板の平面サイズと同じ平面サイズのツ ールだけで、ツールの交換を行わず接合する工程と、第 - の基板に第二の基板を配置する際、高さを最も低く接 **続する第二の基板から配置し、高さを最も高く接続する** 第二の基板を一番最後に配置する工程と、第一の電極が 形成された第一の基板と第二の電極が形成された第二の

基版とを第一の電極と第二の電極とが向き合うように位置合わせする工程と、1本のツールだけで第一の電極と第二の電極とを独圧者し、その後冷却する工程と、この工程後に第一の基板と第二の基板の間に形成される空間に絶縁性樹脂を注入する工程とを備えたことを特徴とする。

【0015】本発明によれば第一の基板の第一の面から 第二の基板の第二のの面までの実装高さを搭載する第二 の基板ごとに変え、実装高さの低い頂に接合するように したので、複数の異なる平面サイズの第二の基板を第一 の基板の第一の面にツール交換をせずに一本のツールの 搭載、接合する事ができる。更に、使用するツールの平 面サイズを、複数で異なるサイズの第二の基板の内で、 最も大きい第二の基板の平面サイズに合わせたので、安 定して良好に第一の電極と第二の電極を接合させること ができる。

[0016]

【0017】次に、本発明におけるパンプについて説明する。複数のパンプ117及び127が、チップ小110の表面112及びチップ大120の表面122上の所定の場所に配置された複数の電極(図示せず)上に形成されれている。チップ小110のパンプ117は、約30μmの高さにまた、チップ、120のパンプ1、約30μmの高さにまた、チップ、120のパンプ1、23は、約20μm高さにそれぞれ既存の技術であるのっき法、ボール法、印刷法、スタッド法等のパンプ形成方法を用いて形成する。

【0018】また、本発明に用いたパンプ117及びパンプ127の構造は、一種類の材料から成る単一構造か、または少なくとも一種類の材料から成る複数のプロックで構成される構造である。また、パンプの材料はAu、Cu、Ni、Ag、Sn、Pb、Pb、Pd等の最好な電気伝導性を示す金属材料及び、少なくとも2種類以上のこれらの金属材料からなる合金で形成されている。ま

た、パンプの断面形状はマッシュルーム 形状、ストレートウォール形状、欠球形状、多段形状、层折形状等とれるってもかまわない。更に、パンプを上面から見た形状は、多角形、円形等であってもかまわない。更に、パンプを上面から見た形状は、多角形、円形等であってとかまわない。更に、両チップのパンプ117及び127セプリントを振100上の支極電極114及び124の少なくともどちらかっちの表面に1n、Sn、等の低融点金属及びPb/Sn等の良好な電気導電性を示す低融点合金層(図示せず)が、ディッピング法、めっき法、印刷法、転写法等の方法で、数μmの厚にパンプ高さの組み合わせを図5において二重丸で示した。

【〇〇19】次に、本発明におけるツールについて説明 する。 真空吸着機能を有するツール130は、その中心 部に各チップを真空吸患するための穴131が設けら れ、穴131を選圧して吸着面132に各チップを真空 吸差する。

(0020) 次に、本発明におけるツール130とユニット160の関係について説明する。ツール130は、メ・ソ・ス・8の各方向に移動可能な機能と、熱及び圧力を加えられる機能と圧力を認識する機能とを有するユニット160に、ツール130の中心とユニット160の中心とを合わせ、取り付け交換可能な構造で取り付けられている。

【0021】次に、本発明におけるツールとチップの関係を説明する。ツール130とチップ大120とほぼ同じ平面サイズである。また、チップ小110は、ツール130のほぼ中央部に吸着され、ツール130の吸着面132よりチップ小110の裏面1130平面サイズが小さいため、チップ小110の裏面113に接触していない全でのツール130の吸着面132は露出しているス

【0022】以下に本発明の第一の実施例のMCMの接合構造とその製造方法について説明する。図1に示す本発明のMCMの接合構造は、図2から図4に示さ面像記しの接合構造は、図2では、図4に示す画像記して、グラブ大120と吸表面122に吸表過22に収表して、グラブ大120の表面122が下を向くように反転させ、チップ大120の表面122が下を向くように反転させ、チップ大120の表面122が下を向くように反転させ、チップ大120の表面122を上にする。図2(c) 工程では、灰存の画像認識方法でチップ大120の表面122を上にする。図2(c) 工程では、灰存のの機能認識方法でチップ大120をツール130に、の表面132を大気圧に戻して、チップ大120を吸着治具170からツール130へ移す。

【0023】次に、図3(a) 王程では、バンブ127 と基板電優124を対向させ、既存の画像認識方法等の アライメント方法で、回路基板100が搭載されている ステージ190を画像認識データを基にX, Y, の各方 向を移動させる。同時に画像認識データを基にユニット 16 DをX, Y, 9の各方向を移動させて、パンプ12 7の中心と基板電極124の中心を合わせる。次に図3 (ь) 工程では、チップ大120が吸患されたユニット 150を2方向に降下させて、回路基板100の所定の 場所にチップ第120を搭載しそして、20~30g/ Bumpの圧力と低融点金属の融点から10~20℃ほ と高い温度で、図5に示した特性Aを1~10sec 間、ツール130を通じてチップ大120の裏 面123 側からパンプ127と基板電極124の界面(図示せ す)に加える。そして、パンプ127の表面に施された 低融点金属(図示せず)を溶融させ、溶融した低融点金 屈(図示せず)でパンプ127と基板電極124を漂ら して、フィレット(図示せず)を形成して、機械的、電 気的にパンプ127と基板電極124を接合させる。次 に、ツール130をあ らかじめこれに溶接されている熱 伝対 (図示せず) で測定して得られるツール 13 0の温 度が100℃以下になるまでノズル185から放出され る空素、アルゴン等の不活性ガス186で冷却する。次 に、ツール130の穴131内を大気圧に戻し、ユニッ ト160を2軸方向に上昇させて、ツール130とチッ ブ120を分離する。このようにして、チップ大120 は回路基板100上の所定の場所に搭載、接合すること ができる。

【0024】すると、チップ大120の実装高さり (1)は、チップ厚も(1)が400μm、パンプ12 7の高さが20μm、基板電極124の厚みが9~35 μmであるのでほぼ429~455μmになる。

【0025】次に、チップ小110を回路基板100に接合する工程を図4で説明する。まず、図4(a)の工程を同じようにして、トレイ小111からチップ小110を吸着治りにして、トリカイが11からチップ小110を吸着治りにして、チップ小110の裏面113が上になるように反転し、図2(c)の工程と同じようにして、チップ小110を会計を表示に図4(b)工程では、図3(a)の工程と同じように回路基板100上に形成された基が配極114の中心が合うように、先に回路基板100に接合されているチップ大120の極近傍に位置合わせして所定の場所に搭載する。

【0026】この時点で、チップ小110の実装高さり(s)は、チップ厚み t(s)が400μm、パンプ117の高さが30μm、基板電低124の厚みが9~35μmであるので、ほ(439~465μmになり、先に接合されているチップ大120の実装高さり(1)は約429~455μmであるので、ツール130の吸着面132とチップ大120の裏面123とのギャップム日

は10μmになる。つまり、ツール130の吸・・ 13 2は、チップ大120の表面123より10μm高い所に位置することになる。従って、チップ小110の表面113と接触せず露出しているツール130の吸・・ 132接触せず露出している で 123には絶対に配することはないので、チップ小110を先に配置されているチップ大120の後近傍に搭載する事ができる。更に、好ましくはこのギャップム Hは10μm以上あ れば程とけましい。次に図4(c) 工程では、図3(b) 工程と同じよな圧力と、図7に示す特性日の温度を加えることで回い登板100上に形成された基板電極114とを接合することができる。

の方法で供給し硬化する。こうして、本発明の第一の実施例のM CM を製造することができる。 【0029】尚、本発明では、パンプ 1 1 7 及び 1 2 7 の高さをそれぞれ2 0、3 0 μ m としたが、これに限定されるものではない。つまりギャップ Δ H が 1 0 μ m 以上待られるパンプ高さ関係が待られれば、パンプ高さの

値はいくつでもかまわないことは明らかである。 【ロロ30】また、本発明では、チップサイズとパンプ 高さの関係を図5において二重丸印で示す組み合わせで 説明したが、図5において三角印で示す逆の組み合わせ でもよいことは言うまでもない。

【D 0.3 1】また、本発明の説明では、パンプをチップに形成して説明したが、これに限らず回路基板100上の基板電極114及び124上や、あるいはチップと回路基板の両方にパンプを形成してもかまわない。

【0032】また、本発明では図1から図7の工程において、パンプ高さを各チップのごとに変えることで実装高さを変え接合層階性を得たが、図1で明らかなようにチップの実装高さは、

の関係式で表されるので、チップに分割するダイシング 工程前で、ウェハ裏 面を公知の化学機械的研磨方法で研 磨してチップごとに変えても同じ効果が得られることは 言うまでもない。

【0033】更に、本発明では基板電極124と基板電極114を同じ厚さにしているが、回路基板100上に 形成されたチップ小110用の基板電極114とチップ 大120用の基板電極124の厚みを別々にしても同じ 効果が得られることは言うまでもない。

【0034】また、本発明では、図3(b)工程及び図4(c)工程で、バンブと華板電極の接合を低融点金属材料による溶接で説明したが、良好な電気築電性を示す金属及び合金の微粒子を絶縁樹脂に温入させた等方導電性接着割いわゆるCP(Conductive Paste; 装電性ペースト)やACF(Anisotropic Conductive Film; 異方導電性フィルム)による接合あるいは、良好な導電粒子を全く含まないタイプの導電性高分子材料であってもかまわない。

[0035]

【発明の効果】本発明によれば次のような効果が得られる。本発明によれば、回路基板とチップ表 面までの実装高さをチップごとに変えることで実装高さ層略性を得て、使用するツールの平面サイズを一番大きいチンプと120と同じにし、接合する順番を実装高さの低い順にした結果、1本のツールで平面サイズの異なるチップと回路基板とを、間隔4上が250μm以下の高密度ないので、生産効率が向上し、ポンディング装置の低価格化を実現した。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による第一実施例のMCMの接合構造の 断面示す図である。

【図2】本発明による第一実施例のM CMを製造工程順に示す断面図で、図(e)はチップ大のピックアップ工程部図、図(b)はチップ大の反転工程を説明する断面図、図(c)はチップ大を吸着治具からツール大へ移す工程を説明する断面図ある。

【図3】本発明による第一実施例のMCMを製造工程順に示す断面図で、図(a)は、アライメント工程を説明する断面図、図(b)は、接合工程を説明する断面図である。

【図4】本発明による第一実施例のM CMを製造工程順に示す断面図で、図(a)はチップ小をピックアップする工程を説明する断面図、図(b)は既にチップ大が接合されている回路基拠とチップ小とのアライメント工程を説明する断面図、図(c)はチップ小の接合工程を説明する断面図である。

【図5】本発明による第一実施例のMCMの接合構造を 得る為に使用されるチップサイズとパンプ高さの関係を 示した図である。

【図6】本発明による第一実施例のMCMの接合構造を 得る為に使用されるツール大とチップ大との関係を示し た断面図と、接合時の温度分布を示した図である。

【図7】本発明による第一実施例のMCMの接合構造を 得る為に使用されるツール大とチップ小との関係を示し た断面図と、接合時の温度分布を示した図である。

【図8】従来のMCMの接合構造を断面で示した図である。

【図9】従来のMでMの接合構造を得る為に使用される シール大とチップ大の関係を示した断面図と、接合時の 温度分布を示した図である。

【図10】従来のMCMの接合構造を得る為に使用されるツール小とチップ小の関係を示した断面図と、接合時の温度分布を示した図である。

【図 1 1】従来の他のM C Mの接合構造と製造方法を断面で示した図である。

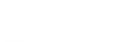
【図12】従来の他のMCMの接合構造を得る為に使用されるツール小とチップ大の関係を示した断面図と、接合時の温度分布を示した図である。

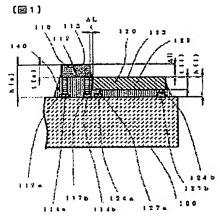
【図13】従来の他のMCMの接合構造を得る為に使用されるツール小とチップ小の関係を示した断面図と、接合時の温度分布を示した図である。

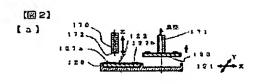
【図14】更なる従来の他のMCMの接合構造と製造方法を断面で示した図である。

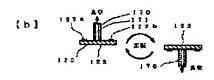
[図15] 更なる従来の他のMCMの接合構造を得る為に使用されるツール大とチップ大の関係を示した断面図と、接合時の温度分布を示した図である。

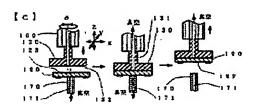
【図16】更なる従来の他のMCMの接合構造を得る為に使用されるツール大とチップ小の関係を示した断面図と、接合時の温度分布を示した図である。 【符号の説明】

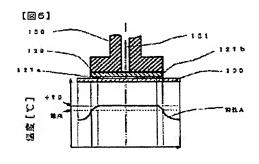


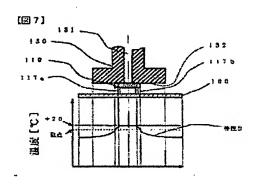


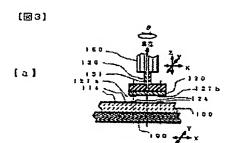


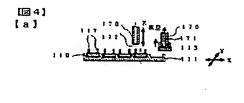












[b]

